

赴美签证实施新程序 申请者请安排充裕时间 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/337/2021_2022__E8_B5_B4_E7_BE_8E_E7_AD_BE_E8_c107_337943.htm 美国驻上海总领事馆目前开始实施新的非移民签证程序。据《新闻晨报》报道，虽然签证申请程序基本同原先一样，但是新程序将使用新的签证表格，同时对照片有了新的要求。非移民签证使用新表格 申请者现在必须使用新的DS-156非移民签证申请表格，旧版本的DS-156表格将不再被接受，新表格可以从领事馆网站([www.usembassy-china.org.cn / shanghai](http://www.usembassy-china.org.cn/shanghai))下载或从当地的中信实业银行(申请费用交纳地)领取。如果从网站上下载新的DS-156表格，必须将二页表格打印在一张纸的正反两面。申请者如将其分别打印在两张纸上，其申请将被拒绝接受。新的DS-156表格包括了许多新问题并在结构上有所调整，在提交签证申请之前，要确认已经回答了表格上的所有问题。中国公民必须提交分别用英文和中文填写的表格并在中文表格上提供中文名字的标准电报代码。照片不合要求将会被拒新的签证照片要求：每个签证申请者的照片必须为最近六个月内所拍摄的没有遮盖的整个脸部影像，在拍摄整个脸部照片时，申请者的脸部必须直接面对照相机，申请者不能往下看或侧视，且整个脸部在整张照片的比例必须在50%左右。照片尺寸为二英寸左右(即50毫米长宽)且脸部位于照片中央。照片可以为彩色或黑白，但是拍摄不能以白色或纯白色为背景。此外，照片必须进行无边框打印，照片必须用胶水粘贴或用订书机装订在DS-156表格，如果照片是装订在表格上，订书钉必须尽可能远离申请者的脸部，如果照片是在造成

闪烁、具有花纹或者黑暗的背景下拍摄，申请将被拒绝。学生信息要获电子认证从2003年1月30日起，由美国新成立的国土安全部(DHS)下的公民及移民局负责的学生及交流访问者信息系统(SEVIS)成为学生签证(F-1，M-1)，交流访问者签证(J-1)以及符合条件的家庭成员签证(F-2，J-2和M-2)是唯一及强制电子认证的渠道。所有在2003年2月15日之后(含此天)由资助机构或学校签发的DS-2019(针对J类签证)或I-20表格(针对F和M类签证)必须为SE-VIS表格。此外，所有申请这些签证类别的申请者必须将他们在SEVIS表格的有关信息和数据由签发机构和学校输入SEVIS数据库。领事馆签证处在签发F、J或M类签证前必须电子认证相关记录已经输入SEVIS数据库。对于在2003年2月15日之前签发的DS-2019或I-20表格，先前临时性的学生和交流授权系统(ISEAS)程序依旧有效。但是在ISEAS的新数据输入将不被允许，如果领事馆无法通过ISEAS程序对申请人的信息进行电子认证，那么资助申请人的机构或学校应该签发新的SEVISDS-2019或I-20表格并将相关数据输入SEVIS数据库。有关人士建议，虽然签证申请程序基本上与先前一样，但是当申请者计划赴美时，要安排充裕的时间。目前签证预约的时间需要二个星期，预约等待时间可长至四个星期，在签证面试之后签证签发的审批程序则另需四个星期或者更长的时间。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com